## V D 8.81の短範囲規則構造

東 北 大	工 学 部	杉崎康	昭,	山口貞	衛
東北大	金 研	梶 谷	劑,	平林	真

1. 目的

散漫散乱の実験は合金の局所的な規則配列と原子変位について直接的な情報を与える唯 ーの研究手段である。しかしながら,これ迄に行われた散漫散乱の研究の殆どが,面心立 方および体心立方構造をもつ置換型合金かNaC1型構造を持つ不定比化合物についてで あり,侵入型合金において行われた研究は少ない。我々は最密六方構造をもつ侵入型合金 TiO®.32およびZrO®.30において中性子散漫散乱の解析により,八面体格子間位置を 占有する酸素原子の短範囲規則を研究した<sup>1)</sup>。今回は体心立方構造をもつ侵入型固溶体 VD®.81について行った中性子散漫散乱の解析結果について報告する。

体心立方構造をもつ侵入型固溶体のなかで、VーD系のα相は中性子散漫散乱による短 範囲規則の研究に適している.すなわち、VーD系においては、第1図の平衡状態図<sup>2)</sup>で 示すように広い組成域にわたる体心立方不規則固溶体と3つの規則相が存在するが、規則 ー不規則転移温度が低い(δ→α転移温度は-32℃)から、室温で散漫散乱実験が可能で ある.また、Vの干渉性散乱振幅がDの散乱振幅に比べてはるかに小さい(bu=-0.38× 10<sup>-13</sup> cm, bu=.6.672×10<sup>-13</sup> cm)から、Vの原子変位により生ずる散乱強度は弱く、D原 子の短範囲規則に基づく散漫散乱強度を精度良く測定できる.

## 2. 散漫散乱强度式

散漫散乱を解析するためには, 散漫散乱 強度式を求める必要がある。そこで, 早川 と Cohen<sup>31</sup>により導入された複数の副格子 を含む結晶からの散漫散乱強度の一般式を 体心立方侵入型固溶体に適用し, フーリエ 係数 α 1 m n, Y × 1 m n, δ × 1 m および ε × 1 m に対する表式を得た。 V D a a 1 多結晶試料 中性子 回折により, D 原子は体心立方格子 内の 1 2 の四面体格子間位置を同等に占有 することが知られている。体心対称性を考 慮すると, 1 2 の四面体格子間位置は6 つ の副格子に分割することが出来る。第1表 に副格子の種類とそれぞれの副格子に対す



# 第1図。V-D系の平衡状態図

-9-

る V および D 原子の占有確率を示す。第2表および第3表に各格子点を結ぶベクトルの種類 およびそれぞれのベクトルに対する α i = n と Y × i = n の表式を示す。ここで α <sup>D U i</sup> = n は D 原子の短範囲規則を表わすためのパラメターであり, α <sup>D U i</sup> = n = 1 - P <sup>D U i</sup> = n / (1-x)で定義さ れる。ただし, P <sup>D U i</sup> = n は D 原子からベクトル r = 1 a i + m a 2 + n a 3 離れた副格子 上に空格子点を見出す確率であり, x は格子間位置に対する D 原子の占有率である。 Y <sup>i</sup> i = n は離れた原子対間の変位の平均値の x 方向の成分 Δ × i = n に比例したパラメター

である。これらのパラメターによ 第1表。副格子の種類と占有率

り体心立方侵入型固溶体における 局所的原子配列を表わすことがで きる。

#### 3. 実験方法

V D a. a1 試料はジーベルツ型装 置内で V 単結晶と高圧重水素ガス (0.158 MPa)を反応させること により作成した。粉末X線回折に より,この試料の格子定数を求め a = 3.168 A の値を得た。中性 子回折の実験は,日本原子力研究 所J R R - 2 に設置された4 軸回 折計 K I D を用いて室温で行った。 用いた中性子の波長は約1A であ り分解能は△ h=0.03 a \*である。 分解能はブラッグピークの半値幅 より評価した。

### 4.実験結果及び考察

問題とする V D a. s1 結晶の逆格 子のくり返しの単位は辺の長さが 4 a \*の体心立方体である.種類の異 なる副格子の格子点間を結ぶベク トルは通常の体心立方格子の並進 ペクトルではないから,副格子に よる散乱波は体心立方構造のブラ ッグピークが現れる全ての反射に

Types of	Sublattice indices	Occup	ation facto	TS
sublattice	$(0,0,0; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) +$	vanadium	deuterium	vacancy
H	0,0,0	1	0	0
I,	$\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, 0$	o <sup>.</sup>	×	1-x
ī	$\frac{3}{4}, \frac{1}{2}, 0$	0	x	1-x
1 <sub>2</sub>	$0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}$	0	x	1-x
ī,	$0, \frac{3}{4}, \frac{1}{2}$	0	x	1-x
I <sub>3</sub>	$\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{4}$	0	· <b>x</b> .	1-x
ī,	$\frac{1}{2}, 0, \frac{3}{4}$	0	x	l-x

### 第2表。格子間ベクトルの種類

Types of	ź, u, n,	Possible sublattice
vector	$(0,0,0; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}) +$	pairs
1 .	$\frac{4\mathbf{p}}{4}, \frac{4\mathbf{q}}{4}, \frac{4\mathbf{r}}{4}$	H-H, $I_1 - I_1$ , $\overline{I}_1 - \overline{I}_1$ ,
2	$\frac{40+2}{4}, \frac{40}{4}, \frac{4r}{4}; 2$	I <sub>1</sub> -Ī <sub>1</sub> , Ī <sub>1</sub> -I <sub>1</sub> ; 🤉
3	$\frac{4\mathbf{p}+1}{4}, \frac{\overline{4\mathbf{q}+1}}{4}, \frac{4\mathbf{r}}{4}; \Im$	I <sub>2</sub> -I <sub>1</sub> , Ī <sub>1</sub> -Ī <sub>2</sub> ; J
4	$\frac{\overline{40+1}}{4}, \frac{40+1}{4}, \frac{4r}{4}; $	$I_1 - I_2, \overline{I}_2 - \overline{I}_1; \Im$
5	$\frac{4p+1}{4}, \frac{4q+2}{4}, \frac{4r}{4}; \Im$	H-I,, Ī,-H; J

# 第3表。短範囲規則度と原子変位パラメータ

		provide a construction of the second s
Types of vectors	° Lan	۲ р £mn
1	aII	$\frac{2\pi}{1-x} \{x + (1-x)\alpha_{II}^{Dv}\} < \Delta^{p} \frac{Dv}{II} >$
· 2	$\frac{1}{3}$ a <sup>Dv</sup> <sub>II</sub>	$\frac{2\pi}{3(1-x)} \{x + (1-x)\alpha_{II}^{Dv}\} < \Delta^{p} \frac{Dv}{II} >$
3	1 3 a <sup>Dv</sup> II	$\frac{2\pi}{3(1-x)} \{x + (1-x)\alpha_{II}^{Dv}\} < \Delta^{p} \frac{Dv}{II} >$
4	1 Dv 3 a <sub>II</sub>	$\frac{2\pi}{3(1-x)} \{x + (1-x)\alpha_{II}^{Dv}\} < \Delta^{p} \lim_{II} >$
5	0	$\frac{2\pi}{3(1-x)} \frac{b_v}{b_D} < \Delta^p \frac{DV}{IH} >$

おいて位相が一致していない。したがって,ある 場合にはブラッグピークの現れる位置にも短範囲 規則に基づく散漫散乱が現れる。第2図に002お よび004ブラッグ反射近傍の散漫散乱を示す.重 水素の熱振動による比較的強い散漫散乱が存在す る。ところで、熱散漫散乱強度は反射指数の二乗 に比例することから、004近傍の散漫散乱強度の 方が002の散乱強度よりも強いはずであるが、第 2 図の結果では002近傍の散乱強度の方が強い。 これは重水素原子の短範囲規則配列により生じる 散漫散乱が002点にも存在することの現れである。 そのほか220反射および低温規則相VD1-×の超格 子反射の現れる位置( $\frac{1}{2}$ , 1,  $\frac{3}{2}$ , 1,  $\frac{3}{2}$ , 1,  $\frac{1}{2}$ , 1,  $\frac{$ にも散漫散乱ピークが存在することが判った。第 3 図に散漫散乱強度分布の模式図を第4 図に 11/201 点近傍の散漫散乱強度分布を示す。第4図の散漫 散乱強度の非対称性は原子変位の寄与が無視でき ないことを示している。

Vの非干渉性散乱断面積が大きいために,問題 とする散漫散乱の強度は全体の約1/3にしか過ぎ ない(第5図)。充分な統計精度を得るためには J R R 一 2 においても, 1 点約10分の測定時間 を必要とした。測定された散漫散乱強度はバック グランドと多重散乱の補正をしたのち, Vからの 非干渉性散乱強度と比較することによりラウエ散 乱強度に変換した。短範囲規則散乱と原子変位に よる散乱の分離に関しては、Vからの散乱は無視 できるとして, D原子の熱散漫散乱と1次の原子 変位に寄る強度変調のみ補正を行った。かくして 得られた短範囲規則強度分布のフーリエ変換によ り短範囲規則パラメター αº ╹₁ュn を求めた。第 6 図 に 矩 範 囲 規 則 パ ラ メ タ ー α<sup>ου</sup> ι ... を 原 子 間 距 離の関数として示す.この図には,比較のために。 低温規則相VD1-x構造(第7図)に対する α<sup>001</sup> = r の計算値も併せて示す。実験値は第6隣接位置ま



第2図.基本格子反射002及び004近傍の 強度分布



。散漫散乱強度分布の模式図

で比較的大きな振幅をもっており,最隣接,第2隣接,第3隣接まで負の値,第4隣接に おいて初めて正の値を持つことが判る。これより V D e. e1侵入型固溶体において,重水素 原子の占有した四面体位置の第3隣接位置まで空格子点である確率が大きいことが判る. また,第4隣接対は重水素一重水素対が形成される確率が高いが,これは低温規則相の構 造より期待される結果である.

 Y. Sugizaki, S. Yamaguchi, S. Hashimoto, M. Hirabayashi and Y. Ishikawa: J. Phys. Soc. Japan 54 (1985) 2543.

2) H. Asano and M. Hirabayashi: Phys. Stat. Sol. (a)15 (1973) 267.

3) M. Hayakawa and J. B. Cohen: Acta Cryst. A31 (1975) 635.



第4図。逆格子hhl面上の散漫散乱强度分布



第6図。短範囲規則度





